PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication-number :-

2003-206335-

(43)Date of publication of application: 22.07.2003

(51)Int.CI.

C08G 61/00 C08L 65/00 C08L101/12 C09K 11/06 G02F 1/13357 H05B 33/14 H05B 33/22

(21)Application number: 2002-007167

(71)Applicant : SUMITOMO CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

16.01.2002

(72)Inventor: SUZUKI TOMOYUKI

DOI HIDEJI

NOGUCHI MASANOBU

(54) COPOLYMER AND POLYMERIC LIGHT-EMITTING DEVICE USING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a copolymer having aromatic amine recurring units and having a high fluorescent intensity, and to provide a high-performance polymer LED using the copolymer.

SOLUTION: The copolymer includes the recurring units represented by formulas (1) and (2) and has a number average molecular weight in terms of polystyrene of 103–108, wherein Ar1 and Ar2 are each an arylene group or a divalent heterocyclic group; and R1 and R2 are each independently a hydrogen atom, an alkyl group and the like, and wherein Ar3, Ar5 and Ar7 are each an arylene group or a divalent heterocyclic group; Ar4 and Ar6 are each independently an aryl group or a monovalent heterocyclic group; and n is an integer of 0–3.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

13.12.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

特開 2 0 0 3 — 2 0 6 3 3 5 (P 2 0 0 3 — 2 0 6 3 3 5 A) (43)公開日 平成15年7月22日(2003.7.22)

(51) Int. C I. ⁷	識別記号	F 1
C 0 8 G	61/00	C 0 8 G 61/00 2H091
C 0 8 L	65/00	C 0 8 L 65/00 3K007
	101/12	101/12 4J002
C 0 9 K	11/06 6 8 0	C 0 9 K 11/06 6 8 0 4J032
	6 9 0	6 9 0
	審査請求 未請求 請求項の数13	OL (全16頁) 最終頁に続く
(21) 出願番号(22) 出願日	特願2002-7167 (P2002-7167) 平成14年1月16日 (2002. 1.16)	 (71)出願人 000002093 住友化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号 (72)発明者 鈴木 智之
		会社内 (74)代理人 100093285 弁理士 久保山 隆 (外2名) 最終頁に続く

(54) 【発明の名称】共重合体およびそれを用いた高分子発光素子

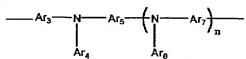
(57) 【要約】

【課題】芳香族アミン繰り返し単位を有し、強い蛍光強 度を有する共重合体と、該共重合体を用いて、高性能の 高分子LEDを提供する。

【解決手段】 下記式(1)および式(2)で示される 繰り返し単位を含み、ポリスチレン換算の数平均分子量 が 1 0 3~ 1 0 8である共重合体。

 \cdots (1)

〔ここで、AriおよびAr2は、アリーレン基または2 価の複素環基である。R₁およびR₂は、それぞれ独立に 水素原子、アルキル基等を示す。〕



 $\cdots (2)$

〔ここで、Ar3、Ar5およびAr7は、アリーレン基 または2価の複素環基である。AraおよびAraは、そ れぞれ独立にアリール基または1個の複素環基である。

nは0~3の整数を示す。]

【特許請求の範囲】

【請求項1】下記式(1) および式(2) で示される繰り返し単位をそれぞれ1種類以上含み、ポリスチレン換算の数平均分子量が $10^3 \sim 10^8$ であることを特徴とする共重合体。

1

$$----Ar_3 - - N - - Ar_5 - \left(N - - Ar_7 \right)_n$$

$$Ar_4 - Ar_6$$

. (2)

【ここで、 Ar_3 、 Ar_5 および Ar_7 は、それぞれ独立にアリーレン基または 2 価の複素環基である。 Ar_4 および Ar_6 は、それぞれ独立にアリール基または 1 価の複素環基である。nは $0\sim3$ の整数を示す。〕

【請求項2】請求項1記載の共重合体において、式(1)および式(2)で示される繰り返し単位の合計が該共重合体が有する全繰り返し単位の50モル%以上であり、式(1)で示される繰り返し単位の合計が、式(1)および式(2)で示される繰り返し単位の合計に 30対して、10~90モル%であることを特徴とする請求項1記載の共重合体。

【請求項3】ポリスチレン換算の数平均分子量が10°~10°であり、固体状態で蛍光を有する高分子化合物と、請求項1または2記載の共重合体とからなることを特徴とする高分子組成物。

【請求項4】少なくとも一方が透明または半透明である一対の陽極および陰極からなる電極間に、少なくとも発光層を有する高分子発光素子であって、該発光層が請求項1または2記載の共重合体または請求項3記載の高分40子組成物を含むことを特徴とする高分子発光素子。

【請求項5】少なくとも一方の電極と発光層との間に該電極に隣接して導電性高分子を含む層を設けたことを特徴とする請求項4記載の高分子発光素子。

【請求項6】少なくとも一方の電極と発光層との間に該電極に隣接して膜厚2nm以下の絶縁層を設けたことを特徴とする請求項4記載の高分子発光素子。

【請求項7】陰極と発光層との間に、該発光層に隣接して電子輸送層を設けたことを特徴とする請求項4~6のいずれかに記載の高分子発光素子。

【請求項8】陽極と発光層との間に、該発光層に隣接して正孔輸送層を設けたことを特徴とする請求項4~6のいずれかに記載の高分子発光素子。

【請求項9】陰極と発光層との間に、該発光層に隣接して電子輸送層を、陽極と発光層との間に、該発光層に隣接して正孔輸送層を設けたことを特徴とする請求項4~6のいずれかに記載の高分子発光素子。

【請求項10】請求項4~9のいずれかに記載の高分子 発光素子を用いたことを特徴とする面状光源。

0 【請求項11】請求項4~9のいずれかに記載の高分子 発光素子を用いたことを特徴とするセグメント表示装置。

【請求項12】請求項4~9のいずれかに記載の高分子 発光素子を用いたことを特徴とするドットマトリックス 表示装置。

【請求項13】請求項4~9のいずれかに記載の高分子 発光素子をバックライトとすることを特徴とする液晶表 示装置。

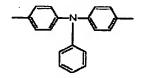
【発明の詳細な説明】

20 [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、共重合体、高分子 組成物および高分子発光素子(以下、高分子LEDとい うことがある。)に関する。

[0002]

【従来の技術】高分子化合物を用いた電子材料は、電子素子用として、種々検討されている。例えば、主鎖に芳香族アミン構造を有する繰り返し単位(芳香族アミン繰り返し単位;以下にその一例を示す)



を有する共重合体は、高分子の発光材料(高分子蛍光体)として塗布法により発光素子における発光層等を形成できることから種々検討されている。

【0003】芳香族アミン繰り返し単位を有する共重合体としては、例えばWO99/54385号公開明細書に、芳香族アミン繰り返し単位と置換または未置換のフルオレンー2,7ージイル基からなる繰り返し単位とを有する共重合体が開示されている。また、WO97/09394号公開明細書には、芳香族アミン繰り返し単位とと

-CZ=C-Ar-CH=CZ-

(Zはアルキル基等を示す。Arはアリーレン基等を示す。)で示される繰り返し単位とを有する共重合体が開示されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記共 50 重合体を高分子蛍光体として用いる場合、その蛍光強度

が未だ不十分であった。本発明の目的は、芳香族アミン 繰り返し単位を有し、強い蛍光強度を有する共重合体 と、該共重合体を用いて、高性能の高分子LEDを提供 することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、上記課題 を解決すべく鋭意検討した結果、下記式(1)で示され るスチルベンジイル基からなる繰り返し単位と、下記式 (2)で示される芳香族アミン繰り返し単位とを有する 共重合体が、強い蛍光強度を持つことを見出し、本発明 10 に至った。

【0006】即ち本発明は、下記式(1)および式 (2)で示される繰り返し単位をそれぞれ 1 種類以上含 み、ポリスチレン換算の数平均分子量が10°~10°で ある共重合体に係るものである。

[ここで、Ar」およびAr2は、それぞれ独立にアリー レン基または2価の複素環基である。R₁およびR₂は、 それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルコキシ基、 アルキルチオ基、アルキルシリル基、アルキルアミノ 基、アリール基、アリールオキシ基、アリールシリル 基、アリールアミノ基、アリールアルキル基、アリール アルコキシ基、アリールアルキルシリル基、アリールア ルキルアミノ基、アリールアルケニル基、アリールアル キニル基、1価の複素環基またはシアノ基を示す。]

$$---Ar_3 - N - Ar_5 - \left(N - Ar_7\right)_n$$

$$Ar_4 - Ar_6$$

$\cdots (2)$

[ここで、Ars、ArsおよびArzは、それぞれ独立 にアリーレン基または2価の複素環基である。Araお よびAreは、それぞれ独立にアリール基または1価の 複素環基である。nは0~3の整数を示す。〕

[0007]

【発明の実施の形態】本発明の共重合体は下記式(1) で示される繰り返し単位を含む。

$$\underline{\qquad} Ar_1 \underline{\qquad} CR_1 \underline{\qquad} CR_2 \underline{\qquad} Ar_2 \underline{\qquad}$$

ここで、AF₁およびAF₂は、それぞれ独立にアリーレ ン基または2価の複素環基である。R₁およびR₂は、そ れぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルコキシ基、ア ルキルチオ基、アルキルシリル基、アルキルアミノ基、 アリール基、アリールオキシ基、アリールシリル基、ア リールアミノ基、アリールアルキル基、アリールアルコ キシ基、アリールアルキルシリル基、アリールアルキル アミノ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル 基、1価の複素環基またはシアノ基を示す。

けるA┌ュおよびA┌₂において、アリーレン基とは、芳 香族炭化水素から、水素原子2個を除いた残りの原子団 である。ここに芳香族炭化水素には縮合環をもつもの、 独立したペンゼン環または縮合環2個以上が直接または ビニレン等の基を介して結合したものが含まれる。アリ ーレン基は、炭素数は通常6~60であり、具体的に は、フェニレン基、ピフェニレン基、ターフェニレン 基、ナフタレンジイル基、アントラセンジイル基などが 挙げられる。なおアリーレン基の炭素数には、置換基の 炭素数は含まれない。

【0009】2価の複素環基とは、複素環化合物から水 素原子2個を除いた残りの原子団をいい、炭素数は、通 常4~60であり、フランジイル基、チエニレン基、フ ルオレンジイル基、ピリジンジイル基、キノリンジイル 基、キノキサリンジイル基などが例示される。なお2価 の複素環基の炭素数には、置換基の炭素数は含まれな い。ここに複素環化合物とは、環式構造をもつ有機化合 物のうち、環を構成する元素が炭素原子だけでなく、酸 素、硫黄、窒素、リン、ホウ素などのヘテロ原子を環内 20 に含むものをいう。

【0010】上記式(1)で示される繰り返し単位にお けるArı、Arzはアルキル基、アルコキシ基、アルキ ルチオ基、アルキルシリル基、アルキルアミノ基、アリ ール基、アリールオキシ基、アリールシリル基、アリー ルアミノ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ 基、アリールアルキルシリル基、アリールアルキルアミ ノ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、 フェニルエテニル基、アルキルフェニルエテニル基、ア ルコキシフェニルエテニル基等の置換基を有していても よい。これらの置換基の中ではアルキル基、アルコキシ 基、アルキルアミノ基、アリール基、アリールオキシ 基、アリールアルキル基、アリールアルキルアミノ基が 好ましく、アルキル基、アルコキシ基、アリール基がさ らに好ましく、アルキル基、アルコキシ基が最も好まし い。

【0011】Arı、Ar2が置換基を有する場合、それ らの置換基について具体的に述べる。アルキル基は、直 鎖、分岐または環状のいずれでもよく、炭素数は通常1 ~20程度であり、具体的には、メチル基、エチル基、 40 プロピル基、i-プロピル基、ブチル基、 i-ブチル基、 tープチル基、ペンチル基、イソアミル基、ヘキシル 基、シクロヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、2-エチルヘキシル基、ノニル基、デシル基、3,7-ジメ チルオクチル基、ラウリル基などが挙げられ、メチル 基、エチル基、ペンチル基、イソアミル基、ヘキシル 基、オクチル基、2-エチルヘキシル基、デシル基、 3, 7-ジメチルオクチル基が好ましい。

【0012】アルコキシ基は、直鎖、分岐または環状の いずれでもよく、炭素数は通常1~20程度であり、具 【0008】上記式(1)で示される繰り返し単位にお 50 体的には、メトキシ基、エトキシ基、プロピルオキシ

基、 i-プロピルオキシ基、ブトキシ基、 i-ブトキシ 基、t-プトキシ基、ペンチルオキシ基、イソアミルオ キシ基、ヘキシルオキシ基、シクロヘキシルオキシ基、 ヘプチルオキシ基、オクチルオキシ基、2-エチルヘキ シルオキシ基、ノニルオキシ基、デシルオキシ基、3, 7-ジメチルオクチルオキシ基、ラウリルオキシ基など が挙げられ、ペンチルオキシ基、イソアミルオキシ基、 ヘキシルオキシ基、オクチルオキシ基、2-エチルヘキ シルオキシ基、デシルオキシ基、3,7-ジメチルオク チルオキシ基が好ましい。

【0013】アルキルチオ基は、直鎖、分岐または環状 のいずれでもよく、炭素数は通常1~20程度であり、 具体的には、メチルチオ基、エチルチオ基、プロビルチ オ基、i-プロピルチオ基、ブチルチオ基、i-ブチルチ オ基、tープチルチオ基、ペンチルチオ基、イソアミル チオ基、ヘキシルチオ基、シクロヘキシルチオ基、ヘブ チルチオ基、オクチルチオ基、2-エチルヘキシルチオ 基、ノニルチオ基、デシルチオ基、3,7-ジメチルオ クチルチオ基、ラウリルチオ基などが挙げられ、ペンチ ルチオ基、イソアミルチオ基、ヘキシルチオ基、オクチ 20 ルチオ基、2-エチルヘキシルチオ基、デシルチオ基、 3, 7-ジメチルオクチルチオ基が好ましい。

【0014】アルキルシリル基は、直鎖、分岐または環 状のいずれでもよく、炭素数は通常1~60程度であ り、具体的には、メチルシリル基、エチルシリル基、プ ロピルシリル基、 i-プロピルシリル基、ブチルシリル 基、i-ブチルシリル基、t-ブチルシリル基、ペンチル シリル基、イソアミルシリル基、ヘキシルシリル基、シ クロヘキシルシリル基、ヘプチルシリル基、オクチルシ リル基、2-エチルヘキシルシリル基、ノニルシリル 基、デシルシリル基、3、7-ジメチルオクチルシリル 基、ラウリルシリル基、トリメチルシリル基、エチルジ メチルシリル基、プロピルジメチルシリル基、 i-プロ ピルジメチルシリル基、ブチルジメチルシリル基、t-ブチルジメチルシリル基、ペンチルジメチルシリル基、 イソアミルジメチルシリル基、ヘキシルジメチルシリル 基、ヘプチルジメチルシリル基、オクチルジメチルシリ ル基、2-エチルヘキシルージメチルシリル基、ノニル ジメチルシリル基、デシルジメチルシリル基、3,7-ジメチルオクチルージメチルシリル基、ラウリルジメチ ルシリル基などが挙げられ、ペンチルシリル基、イソア ミルシリル基、ヘキシルシリル基、オクチルシリル基、 2-エチルヘキシルシリル基、デシルシリル基、3.7 ージメチルオクチルシリル基、ペンチルジメチルシリル 基、イソアミルジメチルシリル基、ヘキシルジメチルシ リル基、オクチルジメチルシリル基、2-エチルヘキシ ルージメチルシリル基、デシルジメチルシリル基、3. 7-ジメチルオクチルージメチルシリル基が好ましい。

【0015】アルキルアミノ基は、直鎖、分岐または環

キルアミノ基でもよく、炭素数は通常1~40程度であ り、具体的には、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、 エチルアミノ基、ジエチルアミノ基、プロピルアミノ 基、i-プロピルアミノ基、ブチルアミノ基、i-ブチル アミノ基、tープチルアミノ基、ペンチルアミノ基、イ ソアミルアミノ基、ヘキシルアミノ基、シクロヘキシル アミノ基、ヘプチルアミノ基、オクチルアミノ基、2-エチルヘキシルアミノ基、ノニルアミノ基、デシルアミ ノ基、3,7ージメチルオクチルアミノ基、ラウリルア 10 ミノ基などが挙げられ、ペンチルアミノ基、イソアミル アミノ基、ヘキシルアミノ基、オクチルアミノ基、2-エチルヘキシルアミノ基、デシルアミノ基、3.7-ジ メチルオクチルアミノ基が好ましい。

【0016】アリール基は、炭素数は通常6~60程度 であり、具体的には、フェニル基、C1~C12アルゴキ シフェニル基(C1~C12は、炭素数1~12であるこ とを示す。以下も同様である。)、C1~C12アルキル フェニル基、1ーナフチル基、2ーナフチル基などが例 示され、 C₁~C₁₂アルコキシフェニル基、C₁~C₁₂ アルキルフェニル基が好ましい。ここにアリール基と は、芳香族炭化水素から、水素原子1個を除いた原子団

【0017】アリールオキシ基は、炭素数は通常6~6 0程度であり、具体的には、フェノキシ基、C₁~C₁₂ アルコキシフェノキシ基、C1~C12アルキルフェノキ シ基、1ーナフチルオキシ基、2ーナフチルオキシ基な どが例示され、 C1~C12アルコキシフェノキシ基、C 1~С12アルキルフェノキシ基が好ましい。

【0018】アリールシリル基は、炭素数は通常6~6 0程度であり、フェニルシリル基、、C1~C12アルコ キシフェニルシリル基、C₁~C₁₂アルキルフェニルシ リル基、1ーナフチルシリル基、2ーナフチルシリル 基、ジメチルフェニルシリル基などが例示され、 C,~ C12アルコキシフェニルシリル基、C1~C12アルキル フェニルシリル基が好ましい。

【0019】アリールアミノ基は、炭素数は通常6~6 0程度であり、フェニルアミノ基、ジフェニルアミノ 基、C1~C12アルコキシフェニルアミノ基、ジ(C1~ C12アルコキシフェニル) アミノ基、ジ(C1~C12ア ルキルフェニル)アミノ基、1-ナフチルアミノ基、2 ーナフチルアミノ基などが例示され、C1~C12アルキ ルフェニルアミノ基、ジ(C₁~C₁₂アルキルフェニ ル) アミノ基が好ましい。

【0020】アリールアルキル基は、炭素数は通常7~ 60程度であり、具体的には、フェニルーC1~C12ア ルキル基、C1~C12アルコキシフェニルーC1~C12ア ルキル基、C1~C12アルキルフェニルーC1~C12アル キル基、1ーナフチルーC1~C12アルキル基、2ーナ フチルーC1~C12アルキル基などが例示され、C1~C 状のいずれでもよく、モノアルキルアミノ基でもジアル 50 12アルコキシフェニルーC1~C12アルキル基、C1~C

12アルキルフェニルーC1~C12アルキル基が好まし n.

【0021】アリールアルコキシ基は、炭素数は通常7 ~60程度であり、具体的には、フェニルーC1~C12 アルコキシ基、C1~C12アルコキシフェニルーC1~C 12アルコキシ基、C1~C12アルキルフェニル-C1~C 12アルコキシ基、1ーナフチルーC1~C12アルコキシ 基、2-ナフチルーC1~C12アルコキシ基などが例示 され、C1~C12アルコキシフェニルーC1~C12アルコ キシ基、C₁~C₁₂アルキルフェニルーC₁~C₁₂アルコ キシ基が好ましい。

【0022】アリールアルキルシリル基は、炭素数は通 常7~60程度であり、具体的には、フェニルーC1~ C12アルキルシリル基、C1~C12アルコキシフェニル -C₁~C₁₂アルキルシリル基、C₁~C₁₂アルキルフェ ニルーC₁~C₁₂アルキルシリル基、1ーナフチルーC₁ ~C12アルキルシリル基、2-ナフチル-C1~C12ア ルキルシリル基、フェニルーC₁~C₁₂アルキルジメチ ルシリル基などが例示され、C1~C12アルコキシフェ $= \mu - C_1 \sim C_{12}$ アルキルシリル基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキル 20 フェニルーC1~C12アルキルシリル基が好ましい。

【0023】アリールアルキルアミノ基としては、炭素 数は通常7~60程度であり、具体的には、フェニルー C₁~C₁₂アルキルアミノ基、C₁~C₁₂アルコキシフェ ニルーC1~C12アルキルアミノ基、C1~C12アルキル フェニルー $C_1 \sim C_{12}$ アルキルアミノ基、ジ($C_1 \sim C_{12}$ アルコキシフェニルーC₁~C₁₂アルキル)アミノ基、 アミノ基、1ーナフチルーC1~C12アルキルアミノ 基、2-ナフチルーC1~C12アルキルアミノ基などが 例示され、などが例示され、C1~C12アルキルフェニ ルーC₁~C₁₂アルキルアミノ基、ジ(C₁~C₁₂アルキ ルフェニルーC1~C12アルキル) アミノ基が好まし

【0024】アリールアルケニル基としては、炭素数は 通常8~60程度であり、具体的には、フェニルーC1 ~C12アルケニル基、C1~C12アルコキシフェニルー C1~C12アルケニル基、C1~C12アルキルフェニルー C1~C12アルケニル基、1ーナフチルーC1~C12アル ケニル基、2-ナフチル-C1~C12アルケニル基など が例示され、C₁~C₁₂アルコキシフェニルーC₁~C₁₂ アルケニル基、C₁~C₁₂アルキルフェニルーC₁~C₁₂ アルケニル基が好ましい。

【0025】アリールアルキニル基としては、炭素数は 通常8~60程度であり、具体的には、フェニルーC1 ~C₁₂アルキニル基、C₁~C₁₂アルコキシフェニルー C₁~C₁₂アルキニル基、C₁~C₁₂アルキルフェニルー С1~С12アルキニル基、1-ナフチル-С1~С12アル キニル基、2ーナフチルーC1~C12アルキニル基など が例示され、C1~C12アルコキシフェニルーC1~C12 50 アルキニル基、C1~C12アルキルフェニルーC1~C12 アルキニル基が好ましい。

【0026】1価の複素環基としては、炭素数は通常4 ~60程度であり、具体的には、チエニル基、C1~C 12アルキルチエニル基、ピロリル基、フリル基、ピリジ ル基、C1~C12アルキルピリジル基などが例示され、 チエニル基、C1~C12アルキルチエニル基、ピリジル 基、C₁~C₁₂アルキルピリジル基が好ましい。ここに 1価の複素環基とは、複素環化合物から水素原子1個を 除いた残りの原子団をいう。

【0027】Arı、Arzが置換基を有し、該置換基が アルキル鎖を含む場合は、該アルキル鎖は、ヘテロ原子 を含む基で中断されていてもよい。

【0028】ここに、ヘテロ原子としては、酸素原子、 硫黄原子、窒素原子などが例示される。

【0029】ヘテロ原子を含む基としては、例えば、以 下の基が挙げられる。

【0030】ここで、R'としては、例えば、水素原 子、炭素数1~20のアルキル基、炭素数6~60のア リール基、炭素数4~60の1価の複素環基が挙げられ る。

【0031】上記式(1)で示される繰り返し単位のR 」およびR₂は、それぞれ独立に水素原子、アルキル基、 アルコキシ基、アルキルチオ基、アルキルシリル基、ア ルキルアミノ基、アリール基、アリールオキシ基、アリ ールシリル基、アリールアミノ基、アリールアルキル 基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルシリル 基、アリールアルキルアミノ基、アリールアルケニル 基、アリールアルキニル基、1価の複素環基またはシア ノ基を示す。中でも、水素原子、アルキル基、アルコキ シ基、アリール基、1価の複素環基、シアノ基が好まし く、水素原子、アルキル基、アリール基がさらに好まし

【0032】R₁およびR₂の具体的例については、Ar 1およびAr2の置換基と同様の例が例示される。

【0033】R₁、R₂がアルキル鎖を含む場合は、該ア ルキル鎖は、ヘテロ原子を含む基で中断されていてもよ い。ヘテロ原子を含む基としてはAF」およびAF2の置 換基の場合と同様の基が例示される。

【0034】上記式(1)で示される繰り返し単位とし て具体的には下記式(A)で示される基が例示される。

---- (A)

上記式(A) におけるRal、Raz、Ras、Ras、Ras た よびRasは、それぞれ独立に、前述のAriおよびAra 10 の置換基と同様の基であり、RayおよびRasは、それぞ れ独立に、前述のR1、R2と同様の基である。Ra1~R asのうち、少なくとも1つは水素原子以外であることが 好ましく、少なくとも2つは水素原子以外であることが より好ましく、Rai、Raz、Ras、Ras、Ras、Rasの うちの少なくとも2つが水素原子以外であることがさら に好ましく、Rai、Raz、Raz、Rasのうちの少なくと も2つが水素原子以外であることがさらに好ましく、R a1、Razが水素原子以外であることが最も好ましい。

【0035】上記式(A)におけるRazおよびRasは、 シスの関係にあってもよいし、トランスの関係にあって もよい。

【0036】本発明の共重合体は、上記式(1)の繰り 返し単位に加え、下記式(2)の繰り返し単位を有す

$\cdots (2)$

ここで、Ars、Ars、およびArァは、それぞれ独立 にアリーレン基または2価の複素環基である。また、A r₄およびAr₆は、それぞれ独立にアリール基または1 価の複素環基である。nは0~3の整数を示す。nが2 以上の場合、複数あるAreおよびArzは同一でも異な っていてもよい。

【0037】上記式(2)で示される繰り返し単位にお けるAra、Ara、Ars、AreおよびArzは、アル キル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アルキルシリ ル基、アルキルアミノ基、アリール基、アリールオキシ 基、アリールシリル基、アリールアミノ基、アリールア ルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルシ リル基、アリールアルキルアミノ基、アリールアルケニ 20 ル基、アリールアルキニル基、フェニルエテニル基、ア ルキルフェニルエテニル基、アルコキシフェニルエテニ ル基等の置換基を有していてもよい。

【0038】上記式(2)で示される繰り返し単位の具 体例としては、下図のものが挙げられる。

上図中のRとしてはアルキル基、アルコキシ基、アルキ ルチオ基、アルキルシリル基、アルキルアミノ基などが あげられる。

【0039】本発明の共重合体は、数平均分子量がポリ スチレン換算で10³~10⁸である。本発明の共重合体 が有する繰り返し単位の合計数は、繰り返し構造やその 割合によっても変わる。成膜性の点から一般には繰り返 50 護されていてもよい。主鎖の共役構造と連続した共役結

し構造の合計数が、好ましくは20~1000、さら に好ましくは30~10000、特に好ましくは50~ 5000である。

【0040】また、本発明の共重合体の末端基は、重合 活性基がそのまま残っていると、素子にしたときの発光 特性や寿命が低下する可能性があるので、安定な基で保 合を有しているものが好ましく、例えば、炭素一炭素結合を介してアリール基または複素環基と結合している構造が例示される。具体的には、特開平9-45478号公報の化10に記載の置換基等が例示される。

【0041】また、該共重合体は、ランダム、ブロックまたはグラフト共重合体であってもよいし、それらの中間的な構造を有する高分子、例えばブロック性を帯びたランダム共重合体であってもよい。蛍光の量子収率の高い高分子化合物を得る観点からは完全なランダム共重合体よりブロック性を帯びたランダム共重合体やブロックまたはグラフト共重合体が好ましい。主鎖に枝分かれがあり、末端部が3つ以上ある場合やデンドリマーも含まれる。

【0042】また、式(1)で示される繰り返し単位が、式(1)および式(2)で示される繰り返し単位の合計に対して $10\sim90$ モル%であることが好ましく、 $40\sim90$ モル%がより好ましく、 $50\sim90$ モル%がさらに好ましく、 $60\sim80$ モル%がより好ましく、 $70\sim80$ モル%が最も好ましい。

【0043】なお、本発明の共重合体は、蛍光特性や電 20 荷輸送特性を損なわない範囲で、式(1)または式

(2)で示される繰り返し単位以外の繰り返し単位を含んでいてもよい。該共重合体において、式(1)、および式(2)で示される繰り返し単位の合計が該共重合体が有する全繰り返し単位の50 モル%以上であることが好ましく、60 モル%以上がより好ましく、70 モル%以上がさらに好ましく、80 モル%がなお好ましく、90 モル%以上が特に好ましく実質的に100 モル%であることが、最も好ましい。

【0044】また、式(1)または式(2)で示される繰り返し単位や他の繰り返し単位が、非共役の単位で連結されていてもよいし、繰り返し単位にそれらの非共役部分が含まれていてもよい。結合構造としては、以下に示すもの、以下に示すものとピニレン基を組み合わせたもの、および以下に示すもののうち2つ以上を組み合わせたものなどが例示される。ここで、Rは水素原子、炭素数1~20のアルキル基、炭素数6~60のアリール基および炭素数4~60の複素環基からなる群から選ばれる基であり、Arは炭素数6~60個の炭化水素基を示す

【0045】本発明の共重合体に対する良溶媒としては、クロロホルム、塩化メチレン、ジクロロエタン、テトラヒドロフラン、トルエン、キシレン、メシチレン、テトラリン、デカリン、nープチルベンゼンなどが例示される。共重合体および組成物の構造や分子量にもよるが、通常はこれらの溶媒に0.1重量%以上溶解させることができる。

【0046】また、本発明の共重合体を高分子LEDの 高分子蛍光体として使用する場合、薄膜からの発光を利 用するので本発明の共重合体は、固体状態で蛍光を有す るものが好適に用いられる。

【0047】本発明の共重合体を高分子LEDの高分子 蛍光体として用いる場合、その純度が発光特性に影響を 与えるため、重合前のモノマーを蒸留、昇華精製、再結 晶等の方法で精製したのちに重合することが好ましく、 また合成後、再沈精製、クロマトグラフィーによる分別 等の純化処理をすることが好ましい。

0 【0048】本発明の共重合体の合成法としては、例えば該当するモノマーからSuzukiカップリング反応により重合する方法、Grignard反応により重合する方法、Ni(0)触媒により重合する方法、FeCl₃等の酸化剤により重合する方法、電気化学的に酸化重合する方法、あるいは適当な脱離基を有する中間体高分子の分解による方法などが例示される。これらのうち、Suzukiカップリング反応により重合する方法、Grignard反応により重合する方法、Ni(0)触媒により重合する方法が、反応制御が容易であ

40 り、好ましく、Ni(0) 触媒により重合する方法が最 も好ましい。

【0049】なお、本発明の共重合体は、発光材料として用いることができるだけでなく、有機半導体材料、光学材料、あるいはドーピングにより導電性材料として用いることもできる。

【0050】次に本発明の高分子組成物について説明する。本発明の高分子組成物は、固体状態で蛍光を有し、ポリスチレン換算の数平均分子量が10³~10⁸である高分子化合物と、前記本発明の共重合体とからなる。該50高分子化合物は、溶媒への溶解性、蛍光強度、寿命や輝

度などの素子にした時の特性などを向上させるものであ れば何でもよく、具体的には、特開2001-2478 61号、特開2001-507511号、特開2001 - 5 0 4 5 3 3 号、特開 2 0 0 1 - 2 7 8 9 5 8 号、特 開2001-261796号、特開2001-2264 69号、特許第3161058などに記載の高分子化合 物があげられるがこれらには限定されない。高分子化合 物の種類としてはポリフルオレン系化合物、ポリフルオ レン系共重合体、ポリアリーレン系化合物、ポリアリー レン系共重合体、ポリアリーレンピニレン系化合物、ポ 10 リアリーレンビニレン系共重合体、ポリスチルベン系化 合物、ポリスチルベン系共重合体、ポリスチルベンビニ レン系化合物、ポリスチルベンビニレン系共重合体、ポ リピリジンジイル系化合物、ポリピリジンジイル系共重 合体、アルコキシポリチオフェン系化合物、アルコキシ ポリチオフェン系共重合体などがあげられるがこれらに は限定されない。これらの中で、ポリフルオレン系共重 合体、ポリアリーレン系共重合体、ポリアリーレンビニ レン系共重合体、ポリスチルベン系共重合体、ポリスチ ルベンビニレン共重合体が好ましい。混合の割合は、溶 20 媒への溶解性、蛍光強度、寿命や輝度などの素子にした 時の特性などを向上させるような割合ならば何でもよい が、本発明の共重合体の割合が高分子組成物全体に対し て、40~95重量%の範囲が好ましく、50~80重 量%の範囲がより好ましく、65~75重量%の範囲が さらに最も好ましい。

【0051】次に、本発明の高分子LEDについて説明する。本発明の高分子LEDは、少なくとも一方が透明または半透明である一対の陽極および陰極からなる電極間に、少なくとも発光層を有する高分子発光素子であって、該発光層が本発明の共重合体または高分子組成物を含むことを特徴とする。

【0052】また、本発明の高分子LEDとしては、陰極と発光層との間に、電子輸送層を設けた高分子LED、陽極と発光層との間に、正孔輸送層を設けた高分子LED、陰極と発光層との間に、正孔輸送層を設けた高分子LED等が挙げられる。また本発明の高分子LEDとしては、少なくとも一方の電極と発光層との間に該電極に隣接して導電性高分子を含む層を設けた高分子発光素子、少なくとも一方の電極と発光層との間に該電極に隣接して膜厚2nm以下の絶縁層を設けた高分子発光素子も含まれる。

【0053】例えば、具体的には、以下0a) $\sim d$)の 構造が例示される。

- a)陽極/発光層/陰極
- b) 陽極/正孔輸送層/発光層/陰極
- c) 陽極/発光層/電子輸送層/陰極
- d)陽極/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/陰極 電子輸送材料との中間の値 (ここで、/は各層が隣接して積層されていることを示 50 含む層などが例示される。

す。以下同じ。)

ここで、発光層とは、発光する機能を有する層であり、 正孔輸送層とは、正孔を輸送する機能を有する層であ り、電子輸送層とは、電子を輸送する機能を有する層で ある。なお、電子輸送層と正孔輸送層を総称して電荷輸 送層と呼ぶ。発光層、正孔輸送層、電子輸送層は、それ ぞれ独立に2層以上用いてもよい。

14

【0054】また、電極に隣接して設けた電荷輸送層の うち、電極からの電荷注入効率を改善する機能を有し、 素子の駆動電圧を下げる効果を有するものは、特に電荷 注入層(正孔注入層、電子注入層)と一般に呼ばれるこ とがある。

【0055】さらに電極との密着性向上や電極からの電荷注入の改善のために、電極に隣接して前記の電荷注入層又は膜厚2nm以下の絶縁層を設けてもよく、また、界面の密着性向上や混合の防止等のために電荷輸送層や発光層の界面に薄いバッファー層を挿入してもよい。

【0056】積層する層の順番や数、および各層の厚さ については、発光効率や素子寿命を勘案して適宜用いる ことができる。

【0057】本発明において、電荷注入層(電子注入層、正孔注入層)を設けた高分子LEDとしては、陰極に隣接して電荷注入層を設けた高分子LED、陽極に隣接して電荷注入層を設けた高分子LEDが挙げられる。 【0058】例えば、具体的には、以下のe)~p)の構造が挙げられる。

- e) 陽極/電荷注入層/発光層/陰極
- f) 陽極/発光層/電荷注入層/陰極
- g) 陽極/電荷注入層/発光層/電荷注入層/陰極
- 30 h) 陽極/電荷注入層/正孔輸送層/発光層/陰極
 - i) 陽極/正孔輸送層/発光層/電荷注入層/陰極
 - j) 陽極/電荷注入層/正孔輸送層/発光層/電荷注入 層/陰極
 - k) 陽極/電荷注入層/発光層/電子輸送層/陰極
 - 1) 陽極/発光層/電子輸送層/電荷注入層/陰極
 - m) 陽極/電荷注入層/発光層/電子輸送層/電荷注入層/陰極
 - n) 陽極/電荷注入層/正孔輸送層/発光層/電子輸送 層/陰極
- 40 o)陽極/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/電荷注入 層/陰極
 - p)陽極/電荷注入層/正孔輸送層/発光層/電子輸送 層/電荷注入層/陰極

電荷注入層の具体的な例としては、導電性高分子を含む層、陽極と正孔輸送層との間に設けられ、陽極材料と正孔輸送層に含まれる正孔輸送材料との中間の値のイオン化ポテンシャルを有する材料を含む層、陰極と電子輸送層との間に設けられ、陰極材料と電子輸送層に含まれる電子輸送材料との中間の値の電子親和力を有する材料を含む層などが例示される。

【0059】上記電荷注入層が導電性高分子を含む層の ·場合、該導電性高分子の電気伝導度は、10⁻⁵S/cm 以上10°S/cm以下であることが好ましく、発光画 素間のリーク電流を小さくするためには、10⁻⁵S/c m以上102S/cm以下がより好ましく、10-5S/ cm以上10 ^{1}S / cm以下がさらに好ましい。

【0060】通常は該導電性高分子の電気伝導度を10 -5S/cm以上103S/cm以下とするために、該導 電性高分子に適量のイオンをドープする。

【0061】ドープするイオンの種類は、正孔注入層で 10 あればアニオン、電子注入層であればカチオンである。 アニオンの例としては、ポリスチレンスルホン酸イオ ン、アルキルベンゼンスルホン酸イオン、樟脳スルホン 酸イオンなどが例示され、カチオンの例としては、リチ ウムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオン、テト ラブチルアンモニウムイオンなどが例示される。

【0062】電荷注入層の膜厚としては、例えばlnm ~100nmであり、2nm~50nmが好ましい。

【0063】電荷注入層に用いる材料は、電極や隣接す る層の材料との関係で適宜選択すればよく、ポリアニリ ンおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導 体、ポリピロールおよびその誘導体、ポリフェニレンビ ニレンおよびその誘導体、ポリチエニレンピニレンおよ びその誘導体、ポリキノリンおよびその誘導体、ポリキ ノキサリンおよびその誘導体、芳香族アミン構造を主鎖 または側鎖に含む重合体などの導電性高分子、金属フタ ロシアニン(銅フタロシアニンなど)、カーボンなどが 例示される。

【0064】膜厚2nm以下の絶縁層は電荷注入を容易 にする機能を有するものである。上記絶縁層の材料とし ては、金属フッ化物、金属酸化物、有機絶縁材料等が挙 げられる。膜厚2nm以下の絶縁層を設けた高分子LE Dとしては、陰極に隣接して膜厚2nm以下の絶縁層を 設けた高分子LED、陽極に隣接して膜厚2nm以下の 絶縁層を設けた高分子LEDが挙げられる。

【0065】具体的には、例えば、以下のq)~ab)の 構造が挙げられる。

- q)陽極/膜厚2nm以下の絶縁層/発光層/陰極
- r)陽極/発光層/膜厚2nm以下の絶縁層/陰極
- s)陽極/膜厚2nm以下の絶縁層/発光層/膜厚2n 40 m以下の絶縁層/陰極
- t) 陽極/膜厚2nm以下の絶縁層/正孔輸送層/発光 層/陰極
- u) 陽極/正孔輸送層/発光層/膜厚 2 nm以下の絶縁 層/陰極
- v) 陽極/膜厚2 n m以下の絶縁層/正孔輸送層/発光 層/膜厚2mm以下の絶縁層/陰極
- w) 陽極/膜厚 2 n m以下の絶縁層/発光層/電子輸送 層/陰極
- x) 陽極/発光層/電子輸送層/膜厚2nm以下の絶縁

層/陰極

y) 陽極/膜厚 2 n m以下の絶縁層/発光層/電子輸送 層/膜厚2nm以下の絶縁層/陰極

16

- z) 陽極/膜厚 2 n m以下の絶縁層/正孔輸送層/発光 層/電子輸送層/陰極
- aa) 陽極/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/膜厚2 n m以下の絶縁層/陰極
- ab) 陽極/膜厚 2 n m以下の絶縁層/正孔輸送層/発光 層/電子輸送層/膜厚2nm以下の絶縁層/陰極

高分子LED作成の際に、これらの有機溶媒可溶性の高 分子化合物を用いることにより、溶液から成膜する場 合、この溶液を塗布後乾燥により溶媒を除去するだけで よく、また電荷輸送材料や発光材料を混合した場合にお いても同様な手法が適用でき、製造上非常に有利であ る。溶液からの成膜方法としては、スピンコート法、キ ャスティング法、マイクログラビアコート法、グラビア コート法、パーコート法、ロールコート法、ワイアーバ ーコート法、ディップコート法、スプレーコート法、ス クリーン印刷法、フレキソ印刷法、オフセット印刷法、 インクジェットプリント法等の塗布法を用いることがで きる。

【0066】発光層の膜厚としては、用いる材料によっ て最適値が異なり、駆動電圧と発光効率が適度な値とな るように選択すればよいが、例えばlnmからlμmで あり、好ましくは2nm~500nmであり、さらに好 ましくは5nm~200nmである。

【0067】本発明の高分子LEDにおいては、発光層 に上記共重合体および組成物以外に発光材料を混合して 使用してもよい。また、本発明の高分子LEDにおいて は、上記共重合体および組成物以外の発光材料を含む発 光層が、上記共重合体および組成物を含む発光層と積層 されていてもよい。

【0068】該発光材料としては、公知のものが使用で きる。低分子化合物では、例えば、ナフタレン誘導体、 アントラセンもしくはその誘導体、ペリレンもしくはそ の誘導体、ポリメチン系、キサンテン系、クマリン系、 シアニン系などの色素類、8-ヒドロキシキノリンもし くはその誘導体の金属錯体、芳香族アミン、テトラフェ ニルシクロペンタジエンもしくはその誘導体、またはテ トラフェニルプタジエンもしくはその誘導体などを用い ることができる。

【0069】具体的には、例えば特開昭57-5178 1号、同59-194393号公報に記載されているも の等、公知のものが使用可能である。

【0070】本発明の高分子LEDが正孔輸送層を有す る場合、使用される正孔輸送材料としては、ポリビニル カルパゾールもしくはその誘導体、ポリシランもしくは その誘導体、側鎖もしくは主鎖に芳香族アミンを有する ポリシロキサン誘導体、ピラゾリン誘導体、アリールア

50 ミン誘導体、スチルベン誘導体、トリフェニルジアミン

誘導体、ポリアニリンもしくはその誘導体、ポリチオフェンもしくはその誘導体、ポリピロールもしくはその誘導体、ポリピロールもしくはその誘導体、ポリ(p-フェニレンピニレン)もしくはその誘導体などが例示される。

【0071】具体的には、該正孔輸送材料として、特開昭63-70257号公報、同63-175860号公報、特開平2-135359号公報、同2-135361号公報、同2-209988号公報、同3-37992号公報、同3-152184号公報に記載されている10もの等が例示される。

【0072】これらの中で、正孔輸送層に用いる正孔輸送材料として、ポリビニルカルバゾールもしくはその誘導体、ポリシランもしくはその誘導体、側鎖もしくは主鎖に芳香族アミン化合物基を有するポリシロキサン誘導体、ポリアニリンもしくはその誘導体、ポリチオフェンもしくはその誘導体、ポリチオフェンもしくはその誘導体、またはポリ(2,5-チエニレンビニレン)もしくはその誘導体等の高分子正孔輸送材料が好ましく、さらに好ましくはポリビニルカルバゾールとしくはその誘導体、ポリシランもしくはその誘導体、側鎖もしくは主鎖に芳香族アミンを有するポリシロキサン誘導体である。低分子の正孔輸送材料の場合には、高分子バインダーに分散させて用いることが好ましい。

【0073】ポリビニルカルバゾールもしくはその誘導体は、例えばビニルモノマーからカチオン重合またはラジカル重合によって得られる。

【0074】ポリシランもしくはその誘導体としては、ケミカル・レビュー(Chem.Rev.)第89巻、1359頁(1989年)、英国特許GB2300196号公開明細書に記載の化合物等が例示される。合成方法もこれらに記載の方法を用いることができるが、特にキッピング法が好適に用いられる。

【0075】ポリシロキサンもしくはその誘導体は、シロキサン骨格構造には正孔輸送性がほとんどないので、 側鎖または主鎖に上記低分子正孔輸送材料の構造を有するものが好適に用いられる。特に正孔輸送性の芳香族アミンを側鎖または主鎖に有するものが例示される。

【0076】正孔輸送層の成膜の方法に制限はないが、 988号公報、同3-37992号公報、同3-15 低分子正孔輸送材料では、高分子バインダーとの混合溶 40 184号公報に記載されているもの等が例示される。 液からの成膜による方法が例示される。また、高分子正 孔輸送材料では、溶液からの成膜による方法が例示され ベンゾキノンもしくはその誘導体、アントラキノンも る。 くはその誘導体、または8-ヒドロキシキノリンもし

【0077】溶液からの成膜に用いる溶媒としては、正 はその誘導体の金属錯体、対 導体、ポリキノキサリンもし 該溶媒として、クロロホルム、塩化メチレン、ジクロロ オレンもしくはその誘導体が エタン等の塩素系溶媒、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素系溶 はその誘導体が ポリキノキサリンもし オレンもしくはその誘導体が エタン等の塩素系溶媒、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素系溶 ステセトン、メチルエチルケトン等のケトン系溶媒、 フン、トリス(8ーキノリン酢酸エチル、酢酸ブチル、エチルセルソルブアセテート 50 キノリンがさらに好ましい。

等のエステル系溶媒が例示される。

【0078】溶液からの成膜方法としては、溶液からのスピンコート法、キャスティング法、マイクログラビアコート法、グラビアコート法、バーコート法、ロールコート法、ワイアーバーコート法、ディップコート法、スプレーコート法、スクリーン印刷法、フレキソ印刷法、オフセット印刷法、インクジェットプリント法等の塗布法を用いることができる。

【0079】混合する高分子バインダーとしては、電荷輸送を極度に阻害しないものが好ましく、また可視光に対する吸収が強くないものが好適に用いられる。該高分子バインダーとして、ポリカーボネート、ポリアクリレート、ポリメチルアクリレート、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリシロキサン等が例示される。

【0080】正孔輸送層の膜厚としては、用いる材料によって最適値が異なり、駆動電圧と発光効率が適度な値となるように選択すればよいが、少なくともピンホールが発生しないような厚さが必要であり、あまり厚いと、素子の駆動電圧が高くなり好ましくない。従って、該正孔輸送層の膜厚としては、例えば1nmから $1\mu m$ であり、好ましくは2nm~500nmであり、さらに好ましくは5nm~200nmである。

【0081】本発明の高分子LEDが電子輸送層を有する場合、使用される電子輸送材料としては公知のものが使用でき、オキサジアゾール誘導体、アントラキノジメタンもしくはその誘導体、ベンゾキノンもしくはその誘導体、ナフトキノンもしくはその誘導体、アントラキノンもしくはその誘導体、テトラシアノアンスラキノジメタンもしくはその誘導体、フルオレノン誘導体、ジフェニルジシアノエチレンもしくはその誘導体、ジフェノキノン誘導体、または8-ヒドロキシキノリンもしくはその誘導体、ポリキノキサリンもしくはその誘導体、ポリフルオレンもしくはその誘導体等が例示される。

【0082】具体的には、特開昭63-70257号公報、同63-175860号公報、特開平2-135359号公報、同2-135361号公報、同2-209988号公報、同3-37992号公報、同3-152184号公報に記載されているもの等が例示される。

【0083】これらのうち、オキサジアゾール誘導体、ベンゾキノンもしくはその誘導体、アントラキノンもしくはその誘導体、または8-ヒドロキシキノリンもしくはその誘導体の金属錯体、ポリキノリンもしくはその誘導体、ポリフルオレンもしくはその誘導体が好ましく、2-(4-ピフェニリル)-5-(4-t-ブチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール、ベンゾキノン、アントラキノン、トリス(8-キノリノール)アルミニウム、ポリ

【0084】電子輸送層の成膜法としては特に制限はな いが、低分子電子輸送材料では、粉末からの真空蒸着 法、または溶液もしくは溶融状態からの成膜による方法 が、高分子電子輸送材料では溶液または溶融状態からの 成膜による方法がそれぞれ例示される。溶液または溶融 状態からの成膜時には、高分子バインダーを併用しても よい。

【0085】溶液からの成膜に用いる溶媒としては、電 子輸送材料および/または高分子バインダーを溶解させ るものであれば特に制限はない。該溶媒として、クロロ 10 ホルム、塩化メチレン、ジクロロエタン等の塩素系溶 媒、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒、トルエ ン、キシレン等の芳香族炭化水素系溶媒、アセトン、メ チルエチルケトン等のケトン系溶媒、酢酸エチル、酢酸 ブチル、エチルセルソルプアセテート等のエステル系溶 媒が例示される。

【0086】溶液または溶融状態からの成膜方法として は、スピンコート法、キャスティング法、マイクログラ ピアコート法、グラピアコート法、パーコート法、ロー ルコート法、ワイアーバーコート法、ディップコート 法、スプレーコート法、スクリーン印刷法、フレキソ印 刷法、オフセット印刷法、インクジェットプリント法等 の塗布法を用いることができる。

【0087】混合する高分子バインダーとしては、電荷 輸送を極度に阻害しないものが好ましく、また、可視光 に対する吸収が強くないものが好適に用いられる。該高 分子パインダーとして、ポリ(Nーピニルカルパゾー ル)、ポリアニリンもしくはその誘導体、ポリチオフェ ンもしくはその誘導体、ポリ(p-フェニレンビニレ ニレン)もしくはその誘導体、ポリカーボネート、ポリ アクリレート、ポリメチルアクリレート、ポリメチルメ タクリレート、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、または ポリシロキサンなどが例示される。

【0088】電子輸送層の膜厚としては、用いる材料に よって最適値が異なり、駆動電圧と発光効率が適度な値 となるように選択すればよいが、少なくともピンホール が発生しないような厚さが必要であり、あまり厚いと、 素子の駆動電圧が高くなり好ましくない。従って、該電 子輸送層の膜厚としては、例えば1ηmから1μmであ 40 積層構造としてもよい。 り、好ましくは2nm~500nmであり、さらに好ま しくは5nm~200nmである。

【0089】本発明の高分子LEDを形成する基板は、 電極を形成し、有機物の層を形成する際に変化しないも のであればよく、例えばガラス、プラスチック、高分子 フィルム、シリコン基板などが例示される。不透明な基 板の場合には、反対の電極が透明または半透明であるこ とが好ましい。

【0090】本発明において、陽極側が透明または半透 明であることが好ましいが、該陽極の材料としては、導 50 を設けてもよく、陰極作製後、該髙分子LEDを保護す

電性の金属酸化物膜、半透明の金属薄膜等が用いられ る。具体的には、酸化インジウム、酸化亜鉛、酸化ス ズ、およびそれらの複合体であるインジウム・スズ・オ キサイド(ITO)、インジウム・亜鉛・オキサイド等 からなる導電性ガラスを用いて作成された膜(NESA など)や、金、白金、銀、銅等が用いられ、ITO、イ ンジウム・亜鉛・オキサイド、酸化スズが好ましい。作 製方法としては、真空蒸着法、スパッタリング法、イオ ンプレーティング法、メッキ法等が挙げられる。また、 該陽極として、ポリアニリンもしくはその誘導体、ポリ チオフェンもしくはその誘導体などの有機の透明導電膜 を用いてもよい。

20

【0091】陽極の膜厚は、光の透過性と電気伝導度と を考慮して、適宜選択することができるが、例えば10 nmから 10μ mであり、好ましくは $20nm\sim1\mu$ m であり、さらに好ましくは50nm~500nmであ

【0092】また、陽極上に、電荷注入を容易にするた めに、フタロシアニン誘導体、導電性高分子、カーボン などからなる層、あるいは金属酸化物や金属フッ化物、 有機絶縁材料等からなる平均膜厚2 n m以下の層を設け

【0093】本発明の高分子LEDで用いる陰極の材料 としては、仕事関数の小さい材料が好ましい。例えば、 リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウ ム、ペリリウム、マグネシウム、カルシウム、ストロン チウム、バリウム、アルミニウム、スカンジウム、バナ ジウム、亜鉛、イットリウム、インジウム、セリウム、 サマリウム、ユーロピウム、テルビウム、イッテルビウ ン) もしくはその誘導体、ポリ(2,5-チエニレンビ 30 ムなどの金属、およびそれらのうち2つ以上の合金、あ るいはそれらのうち1つ以上と、金、銀、白金、銅、マ ンガン、チタン、コパルト、ニッケル、タングステン、 錫のうちlつ以上との合金、グラファイトまたはグラフ ァイト層間化合物等が用いられる。合金の例としては、 マグネシウムー銀合金、マグネシウムーインジウム合 金、マグネシウムーアルミニウム合金、インジウムー銀 合金、リチウムーアルミニウム合金、リチウムーマグネ シウム合金、リチウムーインジウム合金、カルシウムー アルミニウム合金などが挙げられる。陰極を2層以上の

> 【0094】陰極の膜厚は、電気伝導度や耐久性を考慮 して、適宜選択することができるが、例えば10nmか 610μ mであり、好ましくは $20nm\sim1\mu$ mであ り、さらに好ましくは50nm~500nmである。

> 【0095】陰極の作製方法としては、真空蒸着法、ス パッタリング法、また金属薄膜を熱圧着するラミネート 法等が用いられる。また、陰極と有機物層との間に、導 電性高分子からなる層、あるいは金属酸化物や金属フッ 化物、有機絶縁材料等からなる平均膜厚2 n m以下の層

る保護層を装着していてもよい。該高分子LEDを長期 安定的に用いるためには、素子を外部から保護するため に、保護層および/または保護カバーを装着することが 好ましい。

【0096】該保護層としては、高分子化合物、金属酸化物、金属フッ化物、金属ホウ化物などを用いることができる。また、保護カバーとしては、ガラス板、表面に低透水率処理を施したプラスチック板などを用いることができ、該カバーを熱効果樹脂や光硬化樹脂で素子基板と貼り合わせて密閉する方法が好適に用いられる。スペーサーを用いて空間を維持すれば、素子がキズつくのを防ぐことが容易である。該空間に窒素やアルゴンのような不活性なガスを封入すれば、陰極の酸化を防止することができ、さらに酸化バリウム等の乾燥剤を該空間内に設置することにより製造工程で吸着した水分が素子にタメージを与えるのを抑制することが容易となる。これらのうち、いずれか1つ以上の方策をとることが好ましい。

【0097】本発明の高分子LEDは、面状光源、セグ メント表示装置、ドットマトリックス表示装置、液晶表 20 示装置のバックライトに用いることができる。本発明の 高分子LEDを用いて面状の発光を得るためには、面状 の陽極と陰極が重なり合うように配置すればよい。ま た、パターン状の発光を得るためには、前記面状の発光 素子の表面にパターン状の窓を設けたマスクを設置する 方法、非発光部の有機物層を極端に厚く形成し実質的に 非発光とする方法、陽極または陰極のいずれか一方、ま たは両方の電極をパターン状に形成する方法がある。こ れらのいずれかの方法でパターンを形成し、いくつかの 電極を独立にOn/OFFできるように配置することに より、数字や文字、簡単な記号などを表示できるセグメ ントタイプの表示素子が得られる。更に、ドットマトリ ックス素子とするためには、陽極と陰極をともにストラ イプ状に形成して直交するように配置すればよい。複数 の種類の発光色の異なる高分子化合物を塗り分ける方法 や、カラーフィルターまたは蛍光変換フィルターを用い る方法により、部分カラー表示、マルチカラー表示が可 能となる。ドットマトリックス素子は、パッシブ駆動も 可能であるし、TFTなどと組み合わせてアクティブ駆 動してもよい。これらの表示素子は、コンピュータ、テ 40 レビ、携帯端末、携帯電話、カーナビゲーション、ビデ オカメラのビューファインダーなどの表示装置として用 いることができる。

【0098】さらに、前記面状の発光素子は、自発光薄型であり、液晶表示装置のバックライト用の面状光源、あるいは面状の照明用光源として好適に用いることができる。また、フレキシブルな基板を用いれば、曲面状の光源や表示装置としても使用できる。

【0099】また、本発明の共重合体および高分子組成物は、レーザー用色素、有機太陽電池用材料、有機トランジスタ用の有機半導体、導電性薄膜用材料、電子素子用材料として用いることもできる。

【実施例】以下、本発明をさらに詳細に説明するために 実施例を示すが、本発明はこれらに限定されるものでは ない。

【0101】ここで、ボリスチレン換算の数平均分子量は、クロロホルムを溶媒として、ゲルバーミエーションクロマトグラフィー(GPC:HLC-8220GPC、東ソー製もしくはSCL-10A、島津製作所製)により求めた。

【0102】実施例1

<共重合体1の合成>4, 4'ージプロモー3, 3'ー (3-メチルプトキシ) スチルベン (1.34g、2. 6 mm o l) 、4, 4' ージプロモー {4'' - (4-メトキシフェニル) エテニル} トリフェニルアミン (0.60g、1.12mmol)および2,2'ービ ピリジル(1.38g、8.84mmol)を脱水した テトラヒドロフラン100mLに溶解した後、窒素でバ ブリングして系内を窒素置換した。窒素雰囲気下におい て、この溶液に、ビス(1、5-シクロオクタジエン) $=y + (0) \{Ni(COD)_2\} (2.5g, 9.$ 09mmol) 加え、60℃まで昇温し、攪拌しながら 3時間反応させた。反応後、この反応液を室温(約25 ℃)まで冷却し、25%アンモニア水20mL/メタノ ール150mL/イオン交換水50mL混合溶液中に滴 下して1時間攪拌した後、析出した沈殿をろ過して2時 間減圧乾燥し、トルエン100mLに溶解させた。ろ過 後、ろ液をシリカアルミナカラム (シリカ量10g、ア ルミナ量20g)を通して精製を行い、回収したトルエ ン溶液をメタノール250mLに滴下して1時間攪拌 し、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥させた。得 られた共重合体1の収量は0.90gであった。モノマ ーの仕込み比より、共重合体1において、式(3)と式 (4)の繰り返し単位の比は、70:30である。

 $\cdot \cdot \cdot (3)$

 $\cdots \cdots (4)$

共重合体 l のポリスチレン換算の平均分子量は、Mn= 1. 4×10⁵、Mw=3. 3×10⁵であった。共重合 体1は、トルエン、クロロホルムなどの溶媒に易溶であ った。

【0103】実施例2

(3、7-ジメチルオクチル) スチルベン (1.37 g、2. 11mmol)、4,4'ージブロモー

* { 4 ' ' ー (4 ー t ープチルフェニル) エテニル} トリ フェニルアミン (0.50g、0.891mmol) お よび2, 2'-ピピリジル(1.10g、7.04mm ol)を脱水したテトラヒドロフラン80mLに溶解し た後、窒素でパブリングして系内を窒素置換した。窒素 雰囲気下において、この溶液に、ビス(1、5-シクロ オクタジエン) ニッケル(0) {Ni(COD) 2}

20 (2.0g、7.27mmol) 加え、60℃まで昇温 し、3時間反応させた。反応後、この反応液を室温(約 25℃) まで冷却し、25%アンモニア水20mL/メ タノール100mL/イオン交換水50mL混合溶液中 に滴下して1時間攪拌した後、析出した沈殿をろ過して 2時間減圧乾燥した。その後、トルエン100mLに溶 解させてからろ過を行い、ろ液をアルミナカラム (アル ミナ量20g)に通して精製を行い、回収したトルエン 溶液をメタノール250mLに滴下して1時間攪拌し、 析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥させた。得られ <共重合体2の合成>4,4'-ジブロモー3,3'- 30 た共重合体2の収量は0.75gであった。モノマーの 仕込み比より、共重合体2において、式(5)と式 (6)の繰り返し単位の比は、70:30である。

 \cdots (5)

25

 $\cdots (6)$

共重合体 2のポリスチレン換算の平均分子量は、Mn=7. 9×10^4 、Mw=1. 5×10^5 であった。共重合体 2 は、トルエン、クロロホルムなどの溶媒に易溶であった。

【0104】比較例1

<共重合体3の合成>2,7ージプロモー9,9ージイ ソペンチルフルオレン (500mg、1.08mmo 1)、4,4'ージブロモー {4''ー(4-t-ブチ ルフェニル) エテニル} トリフェニルアミン (259m 20 g、0.462mmol) および2, 2'ーピピリジル (553mg、3.54mmol)を脱水したテトラヒ ドロフラン40mLに溶解した後、窒素でパブリングし て系内を窒素置換した。窒素雰囲気下において、この溶 液に、ビス(1、5-シクロオクタジエン)ニッケル (0) {Ni (COD)₂} (973mg, 3.54m mo.1) 加え、60℃まで昇温し、3時間反応させた。 反応後、この反応液を室温(約25℃)まで冷却し、2 5%アンモニア水10mL/メタノール120mL/イ オン交換水50mL混合溶液中に滴下して1時間攪拌し た後、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥し、トル エン30mLに溶解させた。その後、1N塩酸30mL を加えて1時間攪拌し、水層の除去して有機層に4%ア ンモニア水30mLを加え、1時間攪拌した後に水層を 除去した。有機層はメタノール200mLに滴下して1 時間攪拌し、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥 し、トルエン30mLに溶解させた。その後、アルミナ カラム(アルミナ量20g)を通して精製を行い、回収 したトルエン溶液をメタノール250mLに滴下して1 時間攪拌し、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥さ 40 せた。得られた共重合体3の収量は199mgであっ た。モノマーの仕込み比より、共重合体3において、式 (7) と式(6)の繰り返し単位の比は、70:30で ある。

共重合体 3 のポリスチレン換算の平均分子量は、Mn=4. 8×10^4 、Mw=8. 3×10^4 であった。共重合体 3 は、クロロホルムには室温で溶解させることができるが、トルエンには室温では難溶であり、50 で 30 分間攪拌したところ溶解した。実施例 2 と比較例 1 より、本発明の共重合体は、有機溶媒への溶解性に優れることがわかる。

【0105】実施例3

<共重合体4の合成>4,4'ージプロモー3,3'ー 10 (3-3) (978mmol)、4,4'ージプロモー {4''ー (4-t-ブチルフェニル) エテニル} トリフェニルア $\ge \nu (129 \,\mathrm{mg}, 0.281 \,\mathrm{mmol}), N, N' -$ ピス (4-プロモフェニル) -N、N' - (ピスー4nープチルフェニル)ー1,4-フェニレンジアミン (96mg、0.141mmol)および2.2'-ビ ピリジル (547mg、3.52mmol) を脱水した テトラヒドロフラン40mLに溶解した後、窒素でパブ リングして系内を窒素置換した。窒素雰囲気下におい て、この溶液に、ビス(1、5-シクロオクタジエン) = y + v + (0) {Ni(COD)₂} (963mg, 3. 50 mm o 1) 加え、60℃まで昇温し、3時間反 応させた。反応後、この反応液を室温(約25℃)まで 冷却し、25%アンモニア水10mL/メタノール12 0mL/イオン交換水50mL混合溶液中に滴下して1 時間攪拌した後、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾 燥し、トルエン30mLに溶解させた。その後、1N塩 酸30mLを加えて1時間攪拌し、水層の除去して有機 層に4%アンモニア水30mLを加え、1時間攪拌した 30 後に水層を除去した。有機層はメタノール200mLに 滴下して1時間攪拌し、析出した沈殿をろ過して2時間 減圧乾燥し、トルエン30mLに溶解させた。その後、 - アルミナカラム(アルミナ量20g)を通して精製を行 い、回収したトルエン溶液をメタノール250mLに滴 下して1時間攪拌し、析出した沈殿をろ過して2時間減 圧乾燥させた。得られた共重合体4の収量は196mg であった。モノマーの仕込み比より、共重合体4におい て、式(3)、式(8)と式(6)の繰り返し単位の比 は、70:10:20である。

. (8)

50 共重合体 4 のポリスチレン換算の平均分子量は、M n =

 \cdots (7)

1. 0×10⁵、Mw=1. 8×10⁵であった。共重合体4は、トルエン、クロロホルムなどの溶媒に易溶であった。

27

【0106】比較例2

<高分子化合物 1 の合成 > 4, 4' - ジブロモー {4''-(4-t-ブチルフェニル) エテニル} トリ フェニルアミン(2. lg、3. 7mmol)および 2, 2'-ビビリジル(1.38g、8.83mmo 1)を脱水したテトラヒドロフランmLに溶解した後、 窒素でパブリングして系内を窒素置換した。窒素雰囲気 10 下において、この溶液に、ビス(1、5-シクロオクタ ジエン) ニッケル (0) {Ni(COD)₂} (2.5 g、9. 1 mm o 1) 加え、60℃まで昇温し、6時間 反応させた。反応後、この反応液を室温(約25℃)ま で冷却し、25%アンモニア水25mL/メタノール1 00mL/イオン交換水100mL混合溶液中に滴下し て1時間攪拌した後、析出した沈殿をろ過して2時間減 圧乾燥した。その後、クロロホルム100gに溶解させ てからろ過を行い、回収したクロロホルム溶液をメタノ ールに滴下して1時間攪拌し、析出した沈殿をろ過して 20 2時間減圧乾燥させた。得られた高分子化合物 1 の収量 は0.5gであった。高分子化合物1は式(6)のみか らなるホモポリマーである。高分子化合物1のポリスチ レン換算の平均分子量は、Mn=1.3×10⁴、Mw =1. 7×10⁴であった。高分子化合物1は、トルエ ン、クロロホルムなどの溶媒に易溶であった。

【0107】比較例3

<高分子化合物2の合成>4,4'ージブロモー3,3'ー(3、7ージメチルオクチル)スチルベン(705.0mg、1.08mmol)および2,2'ービビ 30リジル(504.9mg、3.23mmol)を脱水したテトラヒドロフラン40mLに溶解した後、窒素でバブリングして系内を窒素置換した。窒素雰囲気下において、この溶液に、ビス(1、5ーシクロオクタジエン)ニッケル(0){Ni(COD)₂}(1.0g、3.6mmol)加え、60℃まで昇温し、3時間反応させた。反応後、この反応液を室温(約25℃)まで冷却した後、反応生成物を溶媒に溶解させて後処理しようとしたところ、トルエン、クロロホルム、テトラヒドロフランのいずれの溶媒においても50℃に加熱して攪拌しても溶解しなかった。50℃高分子化合物2は式(5)のみからなるホモポリマーである。高分子化合物2は溶媒

に溶解しないため、ポリスチレン換算の平均分子量を測 定することができなかった。

【0108】実施例5

<蛍光特性の評価>共重合体1の0.4 w t %クロロホルム溶液を石英上にスピンコートして高重合体1の薄膜を作製した。この薄膜の紫外可視吸収スペクトルと蛍光スペクトルとを、それぞれ紫外可視吸収分光光度計(日立製作所UV350)をおよび蛍光分光光度計(日立製作所850)を用いて測定した。蛍光強度の算出には、350nmで励起した時の蛍光スペクトルを用いた。横軸に波数をとってプロットした蛍光スペクトルの面積を、350nmでの吸光度で割ることにより蛍光強度の相対値を求めた。また、共重合体2~4および高分子化合物1に関しても、同様の方法で薄膜の蛍光スペクトルを測定した。

【0109】共重合体1~4および高分子化合物1の蛍 光強度の相対値を下表に示す。

[0110]

【表1】

-		蛍光強度の相対値
実施例1	共重合体 1	5. 06
実施例2	共重合体 2	3. 49
比較例1	共重合体 3	0.85
実施例3	共重合体4	3. 89
比較例 2	高分子化合物1	0.42

【0111】実施例2と比較例2および比較例3から、式(1)で示される繰り返し単位と式(2)で示される繰り返し単位とからなる共重合体が、溶解性を向上させると同時に蛍光強度を強くするという点で、それぞれの単独重合体よりも好ましいことがわかる。

[0112]

【発明の効果】本発明の共重合体は、蛍光強度が強いという特徴を有する。したがって、本発明の共重合体を用いた高分子LEDは、液晶ディスプレイのバックライトまたは照明用としての曲面状や平面状の光源、セグメントタイプの表示素子、ドットマトリックスのフラットパネルディスプレイ等の装置に好ましく使用できる。また、本発明の共重合体は、レーザー用色素、有機太陽電池用材料、有機トランジスタ用の有機半導体、導電性薄膜用材料、電子素子用材料として用いることもできる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷
G 0 2 F 1/13357
H 0 5 B 33/14

識別記号

G 0 2 F 1/13357

H 0 5 B 33/14

33/22

В

テーマコード(参考)

FI

В

33/22

D

(72)発明者 野口 公信

茨城県つくば市北原 6 住友化学工業株式

会社内

F ターム(参考) 2HO91 FA44Z FB02 FB12 FC01

FD06 LA18

3K007 AB02 DB03

4J002 CE001 CE002 CM022 GP00

GQ02 GQ05

4J032 BA02 BA08 BA12 BB06 BC02

CA03 CB04 CB12 CC01 CD02

CEO3 CGO1 CGO3